

moyenne PC*		Résultats des écrits (na=non admissible ; adm=admissible)																								
		Banque X-ENS		Banque mines-ponts				Banque CentraleSupélec										Banque CCINP (ex CCP)								
		Polytechnique : X ENS Paris : U ENS Lyon : L ENS Saclay : C ESPCI : E		Mines ponts		Mines-Télécom		Mines-Télécom spécifique (4G)		admissibilités										moyenne		physique		Chimie		
S1	S2	Barre → 13,1		moyenne		moyenne		C-Supélec	C-Lyon	C-Nantes	C-Lille	Sup-Opt	C-Marseille	C-Casabianca	Ae/MI	ENSEA	ESTP	Navale	EPF	moyenne	Barre → 6,9		Barre → 7,3			
16,4	15,5	X U L C E	adm	17,13	adm	16,63	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	16,1	adm	16,45	adm	16,28	
17,2	14,9	X U L C E	adm	18,34				adm	adm	adm	adm										16,4					
15,6	14,7	X U L C E	adm	16,63	adm	16,13	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	14,4	adm	16,05	adm	16,15	
14,2	14,6		adm	16,63	adm	16,13	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	16,4	adm	16,35			
13,8	14,2		adm	17,57	adm	17,07	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	16,5	adm	15,59	adm	15,72	
13,8	12,6		adm	13,8	adm	13,3	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,4	adm	15,19	adm	15,36	
11,2	12,5	na	adm	13,68	adm	13,18	adm	na	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	12,0	adm	13,42	adm	13,15	
11	12,5	X L C E	adm	16,73	adm	16,23	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,0					
10,2	12		adm	15,37	adm	14,87	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,4	adm	15,48	adm	15,27	
12,3	11,9		adm	13,28	adm	13,28	adm	na	na	adm	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	11,7	adm	13,24	adm	12,83	
12,7	11,4		adm	16,44	adm	15,94	adm	adm	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,0	adm	14,69	adm	13,92	
11,4	11,4	na	adm	16,75	adm	16,25	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	14,3	adm	15,3	adm	15,24	
13,4	11,4	X U L C E	adm	16,42	adm	15,92	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,5	adm	10,82			
11,5	11,3	na	adm	13,54				adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,4	adm	15,31	adm	15,25	
9,3	11,2	L C E	adm	16,56	adm	16,06	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	13,5	adm	14,83	adm	15,26	
10,2	10,8		adm	13,48	adm	12,98	adm	na	na	na	na	na	adm				adm	adm	adm	adm	11,1	adm	14,45	adm	14,5	
10,2	10,6	na	adm	14,51	adm	14,01	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	14,1	adm	14,17	adm	14,04	
10,1	10,4		adm	15,49	adm	14,99	adm	na		adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	12,2	adm	13,55	adm	13,61	
9,4	10,3		adm	14,4	adm	13,9	adm	adm	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	12,9	adm	13,12	adm	13,21	
9,7	10,3		adm	14,06				na	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	12,7	adm	14,93	adm	14,98	
9	10,1		adm	14,01	adm	13,51	adm	na	na	na	na	adm	adm				adm	adm	adm	adm	10,8	adm	13,86	adm	14,35	
8,7	9,9	na	adm	12,97	adm	12,47	adm	na	na	na	na	na	na							adm	10,5	adm	11,93	adm	11,99	
9,5	9,8	na	adm	14,46				na	na		adm										12,2	adm	13,73	adm	13,59	
8,6	9,6		adm	14,36	adm	13,86	adm	na	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	12,7	adm	13,36	adm	12,99	
9,4	9,4	na	adm	12,84	adm	12,34	adm	na	na	adm	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	11,8	adm	13,66	adm	13,79	
9,6	9,2		adm	15,25	adm	14,75	adm	na	na	adm	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	11,8	adm	14,19	adm	14,02	
8,8	8,8		na	12,97	adm	12,47	adm				na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	9,5	adm	12,35	adm	12,4	
8,3	8,7							na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	9,7	adm	11,74	adm	11,96	
9,5	8,6		adm	14,21	adm	13,71	adm	na	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	11,9	adm	13,04	adm	12,63	
8,6	8,5		adm	13,63	adm	13,13	adm	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	11,4	adm	14,23	adm	14,02	
7,7	8,3	na	adm	13,78	adm	13,28	adm	na	na	adm	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	11,8	adm	12,82	adm	12,9	
7,7	8,2		na	11,66	adm	11,16	adm	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	9,3	adm	11,02	adm	10,99	
8,3	7,9	na	na	11,61	adm	11,11	adm	na	na	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	adm	11,9	adm	11,23	adm	11,33	
7,8	6,9		na	12,21	adm	11,71	adm	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	10,4	adm	10,08			
7,7	6,8		na	10,12	na	0	adm	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	8,8	adm	9,95	adm	10,27	
10			na	1	na	0	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	8,8	adm	9,1	adm	9,21	
2023	nombre de d'admissibles/moyenne	11	10,7	6	27	14,2	29	13,2	30	15	13	25	22	20	25	1	16	19	12	4	11	12,2	34	13,5	31	13,6
	pourcentage d'admissibles :			46,2%	77,1%		93,5%		96,8%							50%	80%	95%	92%	100%	92%		100,0%		100,0%	

Orientation		écoles du « Top 28 » de L'Étudiant	
Proposition SCEI au 31 août		décision	
MINES Paris	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
ECOLE POLYTECHNIQUE	OUI DEFINITIF	X-ENS-ESPCI	
ESPCI Paris	OUI DEFINITIF	X-ENS-ESPCI	
CentraleSupélec - statut étudiant	OUI DEFINITIF	Centrale	
CentraleSupélec - statut étudiant	OUI DEFINITIF	Centrale	
INSA Lyon Génie Civil et Urbanisme	DEMISSION	INSA	
Centrale Nantes	OUI DEFINITIF	Centrale	
CentraleSupélec - statut étudiant	OUI DEFINITIF	Centrale	
Centrale Nantes	OUI DEFINITIF	Centrale	
IMT Atlantique	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
Centrale Nantes	OUI DEFINITIF	Centrale	
CentraleSupélec - statut étudiant	OUI DEFINITIF	Centrale	
ENS Paris-Saclay	OUI DEFINITIF	X-ENS-ESPCI	
Centrale Lyon	OUI DEFINITIF	Centrale	
ENSTA Paris	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
Centrale Méditerranée	OUI DEFINITIF	Centrale	
Centrale Lyon	OUI DEFINITIF	Centrale	
ECOLE NAVALE Brest	OUI DEFINITIF	Centrale	
Centrale Nantes	OUI DEFINITIF	Centrale	
IMT Atlantique	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
MINES SAINT-ETIENNE	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés)	OUI MAIS	CCINP	
Chimie ParisTech	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant)	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
ENSTA Bretagne (filière sous statut étudiant)	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
IMT Atlantique	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
Grenoble INP - Phelma (Physique Matériaux Procédés)	OUI DEFINITIF	CCINP	
ECPM Strasbourg	OUI DEFINITIF	Mines-Telecom	
MINES de NANCY	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
IMT Atlantique	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
IMT Atlantique	OUI DEFINITIF	Mines-Ponts	
ENTPE Lyon Civil	OUI DEFINITIF	Mines-Telecom	
Centrale Méditerranée	OUI DEFINITIF	Centrale	
Centrale Méditerranée	OUI DEFINITIF	Centrale	
ESILV Paris-La Défense	OUI DEFINITIF	CCINP	
Bordeaux Sciences Agro	OUI DEFINITIF	CCINP	

Année	nombre de d'admissibles/moyenne	10	10,1	3	12	11,5	23	11,8	26	6	5	9	5	13	13	0	9	7	5	4	4	10,7	30	12,7	29	12,6	
2022	pourcentage d'admissibles :			23,1%	42,9%		88,5%	100,0%															100,0%		100,0%		
	nombre de d'admissibles/moyenne	10	10,2	2	20	11,7	30															10,9	33		35	12,9	
	pourcentage d'admissibles :			13,3%	58,8%		85,7%																100,0%		100,0%		
2021	nombre de classés/moyenne	11	10,7	3	24	11,7	non calculé																non calculé	non calculé	41	13,3	
	pourcentage classés :			15,0%	58,5%																				100,0%		
2020	nombre d'admissibles/moyenne	9,87	10,2	2	16	11,8	24																11,3	32		32	12,4
	pourcentage d'admissibles :			11,8%	53,3%		80,0%																	100,0%		100,0%	
2019	nombre d'admissibles/moyenne	10	10,2	3	13	12,1	26																			36	11,7
	pourcentage d'admissibles :			17,6%	43,3%		89,7%																	100,0%		100,0%	

totaux (concours intégré)			
X-ENS-ESPCI			3
Mines-Ponts			12
Centrale			14
Mines-Telecom			2
CCINP			4
Sur dossier			0
Top 28+insa l'Étudiant (depuis 2021) :			31

Polytechnique, 3 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, ISAE-Supaéro, Chimie ParisTech, ESPCI, ECPM, ENSCM, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique, SupOptique, ENSG Géomatique

Top 23+insa l'étudiant 2020

Polytechnique, 3 ENS, CentraleSupélec, Centrale Lyon, ISAE-Supaéro, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécom Paris, les écoles Centrale Lille, Marseille & Nantes, les Mines Nancy & St-Etienne, Ensta Paris, Arts & Métiers, les Insa, Grenoble INP, ENSEEIHT, ESTP, UTC, IMT Atlantique

Top 13 étudiant 2018 et 2019

Polytechnique, 3 ENS (Ulm, Lyon, Paris-Saclay), CentraleSupélec, Centrale Lyon, Ensta Paris, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, ISAE-Supaéro, Télécom ParisTech, ESPCI ParisTech, Chimie ParisTech